

SiO₂

二酸化ケイ素

Silicon Dioxide

低屈折率材料

CAS NO. : 60676-86-0

外形 : 顆粒状, タブレット状, リング状

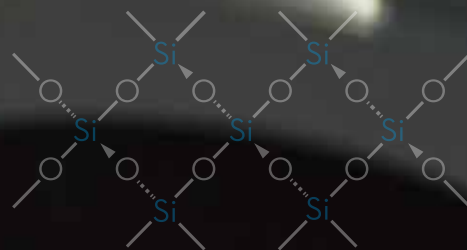
純度 : 99.99%以上

Low Refraction Material

CAS NO. : 60676-86-0

Appearance : Granule, Tablet, Ring

Purity : More than 99.99%



01.

反射防止膜用

Antireflection
films

02.

多層膜用

Multilayer
films

SiO₂

二酸化ケイ素

Silicon Dioxide Application field

応用分野

05.

成形品

Tablet



03.

膜応力緩和用

Membrane stress
relief

04.

自動連続給材用

Continuous vacuum
thin film coater

